

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H03H 9/05, 9/10, 9/25

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/43084

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

26. August 1999 (26.08.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/00307

(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Februar 1999 (05:02.99)

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

198 06 818.2

18. Februar 1998 (18.02.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS GMBH & CO. KG

[DE/DE]; Balanstrasse 73, D-81541 München (DE). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STELZL, Alois [AT/DE]; Traunsteinstrasse 33, D-81549 München (DE). KRÜGER, Hans [DE/DE]; Peralohstrasse 13, D-81737 München (DE). DEMMER, Peter [DE/DE]; Bertelestrasse 24, D-81479 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter:

SIEMENS

SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München

Veröffentlicht

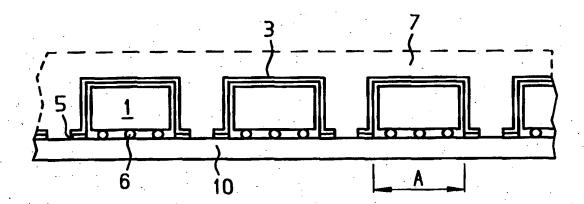
Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR MANUFACTURING AN ELECTRONIC COMPONENT, IN PARTICULAR A SURFACE-WAVE COM-PONENT WORKING WITH ACOUSTIC SURFACE WAVES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS, INSBESONDERE EINES MIT AKUSTISCHEN OBERFLÄCHENWELLEN ARBEITENDEN OFW-BAUELEMENTS



(57) Abstract

In a process for manufacturing a surface-wave filter, a carrier plate 10 which can be subdivided into base plates 2 is provided with printed circuits in each base plate zone A and these are contacted with the active structures of surface-wave chips 1 by a flip-chip technique. A metal or plastic foil 3 or 4 is then laid on the carrier plate 10 fitted with chips and then processed under heat and pressure, for example, so that each chip 1 - except for the chip surface facing the carrier plate 10 - is enveloped and hermetically sealed on the carrier plate surface in the zones between the chips.

(57) Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung eines OFW-Filters, bei dem eine in Basisplatten (2) vereinzelbare Trägerplatte (10) jeweils in den Basisplatten-Bereichen (A) mit Leiterbahnen versehen und diese in Flip-Chip-Technik mit den aktiven Strukturen von OFW-Chips (1) kontaktiert werden, wonach eine Metall- oder Kunststoff-Folie (3) bzw. (4) auf die Chip-bestückte Trägerplatte (10) aufgelegt und z.B. druck- und wärmebehandelt wird derart, daß sie jedes Chip (1) – ausgenommen die zur Trägerplatte (10) gekehrte Chip-Fläche – umhüllt und in den Bereichen zwischen den Chips hermetisch dicht auf der Trägerplatten-Fläche aufliegt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
ВВ	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM .	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP .	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		•
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

1.0

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen Oberflächenwellen arbeitenden OFW-Bauelements

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen Oberflächenwellen arbeitenden OFW-Bauelements, mit einem Chip mit piezoelektrischem Substrat und aktiven Filterstrukturen, die mit Leiterbahnen einer Basisplatte kontaktiert sind, und mit einem kappenförmigen Gehäuse, das den Chip umhüllt und auf der Basisplatte dicht aufsitzt.

Zum Schutz gegen störende Umwelteinflüsse, insbesondere gegen chemisch aggressive Substanzen und Feuchtigkeit ist bei in Flip-Chip-Technik, d.h. mittels Bumps bzw. Lotkugeln mit den Leiterbahnen der Keramik- oder Kunststoff-Basisplatte kontaktierten aktiven Filterstrukturen zwischen Basisplatte und Chip eine gegebenenfalls mehrlagige, üblicherweise 2-lagige, strukturierte Schutzfolie, anmelderseits PROTEC genannt, angeordnet. Geschützt durch diese Folie kann das OFW-Filter nach dem Flip-Chip-Bonden mit Vergußmasse, z.B. Epoxidharz, unterfüllt und umgossen werden, ohne daß dabei die aktive Filterstruktur beschichtet und damit die Oberflächenwellen unzulässig gedämpft werden.

Es hat sich gezeigt, daß bei in Flip-Chip-Technik kontaktierten OFW-Filtern höchstfrequenten Durchlaßbereichs, d.h. typi30 scherweise bei Chip-Abmessungen kleiner etwa 2 x 2 mm², trotz
Nichtunterfüllung der entsprechenden Räume zwischen Basisplatte und Chip eine ausreichende Stabilität bei Temperaturwechselbelastung gegeben ist.

Veranlaßt durch diese Erkenntnis hat sich die Erfindung die Aufgabe gestellt, ein Verfahren anzugeben, das einen Verzicht auf die teuere PROTEC-Kapselung der OFW-Bauelemente ermöglicht und trotzdem ausgezeichnete OFW-Bauelemente schafft.

5

10

15

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung bei einem Verfahren der eingangs genannten Art vor, daß eine in Basisplatten vereinzelbare Trägerplatte jeweils in den Basisplatten-Bereichen mit Leiterbahnen versehen wird, daß ein Chip je Basisplatten-Bereich mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip-Technik kontaktiert wird, daß eine Deckfolie, insbesondere eine Metallfolie oder eine gegebenenfalls metallbeschichtete Kunststoff-Folie auf die Chip-bestückte Trägerplatte aufgebracht wird, daß die Deckfolie behandelt, z.B. wärme- und druckbehandelt wird derart, daß sie jedes Chip - ausgenommen die zur Trägerplatte gekehrte Chip-Fläche - umhüllt und in Bereichen zwischen den Chips auf der Trägerplatten-Fläche dicht aufliegt und daß die Trägerplatte in die einzelnen OFW-Bauelemente aufgetrennt wird.

20

Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen und der Zeichnung samt Beschreibung entnehmbar. Es zeigt:

- Fig. 1: in teils gebrochener Darstellung eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäß verwendete Trägerplatte;
 - Fig. 2: in teils geschnittener und gebrochener Darstellung eine Seitenansicht eines ersten Ausführungsbeispieles einer gemäß dem Verfahren nach der Erfindung Chip-bestückten Trägerplatte; und
 - Fig. 3: ein zweites Ausführungsbeispiel eines gemäß dem Verfahren nach der Erfindung gefertigten OFW-Filters gleichfalls in teils geschnittener Seitenansicht.

35

30

Gleiche Teile sind dabei mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

Beim ersterwähnten Verfahren wird eine längs den Trennlinien B-B' und C-C' in Basisplatten 2 - s. Fig. 3 - vereinzelbare Trägerplatte 10, z.B. eine Keramik- oder Kunststoffplatte, jeweils in den Basisplatten-Bereichen A mit in der Zeichnung nicht dargestellten Leiterbahnen versehen, die üblicherweise zum rückseitigen Basisplatten-Bereich durchkontaktiert sind. Bevorzugt gleichzeitig mit dem Aufbringen der Leiterbahnen wird dabei die Trägerplatte 10 entsprechend den Basisplatten-Abmessungen mit einem lötfähigen Metallraster 5 beschichtet und nachfolgend je Basisplatten-Bereich A ein Chip 1 mittels Bumps 6 mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip-Technik kontaktiert.

Auf die Chip-bestückte Trägerplatte 10 wird schließlich eine Deckfolie - nämlich eine Metallfolie 3 geeigneter Dicke und Duktibilität - aufgebracht und z.B. in einem Autoklaven oder unter Vakuum druck- und wärmebehandelt derart, daß sie jedes Chip 1 dicht umhüllt - ausgenommen die zur Trägerplatte 10 benachbarte Chip-Fläche -, in den Bereichen zwischen den Chips 1 auf dem Metallraster 9 aufliegt und mit diesem längs des lötfähigen Metallrahmens verlötet ist.

Durch diese Art der Behandlung der Metallfolie 3 so auch durch Ultraschall-Beaufschlagung längs des Metallrasters 5 schmiegt sich die Metallfolie 3 an jedes Chip 1 quasi als kappenförmiges Gehäuse an, das mit seinen Stirnrändern 3a hermetisch dicht auf dem Metallrahmen 5 bzw. auf der Trägerplatte 10 aufsitzt.

Vorausgesetzt es wird kein hermetisch dichter Verschluß zwi-35 schen Folie und Basisplatte benötigt, so kann anstelle der

20

25

30

Metallfolie 3 eine gegebenenfalls zur elektromagnetischen Abschirmung metallbeschichtete Kunststoff-Folie 4 - s. Fig. 3 verwendet werden, die z.B. aus einem Klebermaterial im B-Zustand besteht oder auf ihrer zur Trägerplatte 10 gekehrten Oberfläche kleberbeschichtet ist. Auch diese Folie, die wiederum einer Druck- und Wärmebehandlung in einem Autoklaven unterzogen werden kann, umschließt den Chip hermetisch dicht. Allerdings sitzt, da sich bei Kunststoff-Folien ein Metallraster 5 erübrigt, der Stirnrand 4a jedes "Kunststoff-Gehäuses" unmittelbar auf der Trägerplatte 10 bzw. auf der Basisplatte 2 auf.

Es erweist sich auch als geeignet, die Metall- oder Kunststoff-Folie 3 bzw. 4 vorab in einem durch die Basisplatten 2 bestimmten Rastermaß kappenförmig tief zu ziehen und diese teils tiefgezogene Folie über die Chip-bestückte Trägerplatte 10 zu stülpen, wonach sie in vorgenannter Weise mit ihren auf der Trägerplatte 10 aufliegenden Bereichen 3a bzw. 4a mit der Trägerplatte dicht verbunden wird. Diese Möglichkeit ist insbesondere für schrumpffreie oder schrumpfarme Trägerplatten 20 von großer Bedeutung.

Die so entstandenen Gehäuse in Nutzentechnik können, wie dies in Fig. 2 strichliniert (s. Bereich 7) angedeutet ist, durch Umpressen oder Vergießen, z.B. mit Epoxidharz, weiter stabilisiert und zusätzlich hermetisch dicht mit einem Metallmantel abgedichtet werden.

Auf die Außen- und/oder Innenfläche der Metall- und Kunststoff-Folie 3 bzw. 4 können ferner partiell Schichtfolgen, 30 bestehend aus Dämpfungsmasse, aufgebracht werden, die so abgestimmt werden; daß sie gegebenenfalls im Zusammenwirken mit einer Umpreß- oder Vergußmasse 7 störende akustische Volumenwellen dämpfen.

10

15

25

WO 99/43084

.

Als Dämpfungsmasse eignen sich insbesondere gefüllte Epoxidharze, z.B. mit SiO_2 , W, WO_3 oder Ag als Füllkomponente.

BNSDOCID: <WO___9943084A1_I_>

6

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen Oberflächenwellen arbeitenden OFW-Bauelements, mit einem Chip (1) mit piezoelektrischem Substrat und aktiven Filterstrukturen, die mit Leiterbahnen einer Basisplatte (2) kontaktiert sind, und mit einem kappenförmigen Gehäuse, das den Chip umhüllt und auf der Basisplatte (2) dicht aufsitzt,
- daß eine in Basisplatten (2) vereinzelbare Trägerplatte (10)
 jeweils in den Basisplatten-Bereichen (A) mit Leiterbahnen
 versehen wird, daß ein Chip (1) je Basisplatten-Bereich (A)
 mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip-Technik kontaktiert

 wird, daß eine Deckfolie auf die Chip-bestückte Trägerplatte
 (10) aufgebracht wird, daß die Deckfolie behandelt wird derart, daß sie jedes Chip (1) ausgenommen die zur Trägerplatte (10) gekehrte Chip-Fläche umhüllt und in Bereichen zwischen den Chips (1) auf der Trägerplatten-Fläche aufliegt und
 daß die Trägerplatte (10) in die einzelnen OFW-Bauelemente
 (1, 2) aufgetrennt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß als Deckfolie eine Kunststoff-Folie (4) verwendet wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß als Deckfolie eine metallbeschichtete Kunststoff-Folie
 (4) verwendet wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

30

daß als Deckfolie eine auf ihrer zur Trägerplatte (10) gekehrten Oberfläche kleberbeschichtete Kunststoff-Folie (4) verwendet wird.

- 5 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß als Deckfolie eine Kunststoff-Folie (4) aus einem Klebermaterial im B-Zustand verwendet wird.
- 10 6. Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß als Deckfolie eine Metallfolie (3) verwendet wird.
 - 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6,
- daß die Trägerplatte (10) entsprechend den BasisplattenAbmessungen mit einem lötfähigen Metallraster (5) beschichtet
 wird und daß auf die Chip-bestückte Trägerplatte (10) als
 Deckfolie eine Metallfolie (3) aufgebracht und behandelt wird
 derart, daß sie jedes Chip (1) umhüllt ausgenommen die zur
 Trägerplatte (10) benachbarte Chip-Fläche und in den Bereichen zwischen den Chips (1) auf dem Metallraster (5) aufliegt
 und mit diesem verlötet ist.
- 25 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7,
 da durch gekennzeichnet,
 daß die Deckfolie vorab in einem durch die Basisplatten (2)
 bestimmten Rastermaß kappenförmig tiefgezogen, über die Chipbestückte Trägerplatte (10) gestülpt und mit ihren auf der
 Trägerplatte (10) aufliegenden Bereichen mit der Trägerplatte
 (10) verbunden wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet

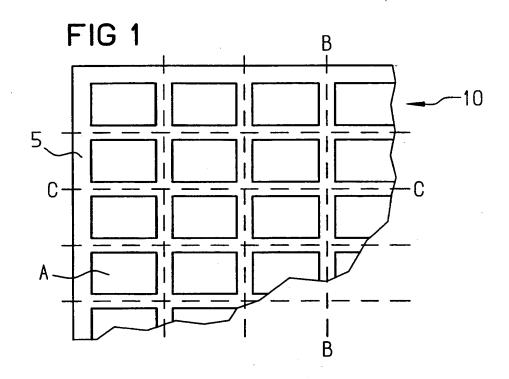
daß die Deckfolie durch Druck- und Wärmebehandlung auf die Chips (1) und die Trägerplatte (10) aufgebracht wird.

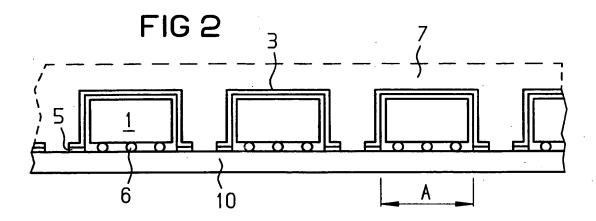
- 10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8,
- daß die Deckfolie durch Ultraschall-Beaufschlagung längs des Metallrasters (5) mit der Trägerplatte (10) verbunden wird.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 9,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Druck- und Wärmebehandlung unter Vakuum erfolgt.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
- daß als Trägerplatte (10) eine Keramik- oder Kunststoffplatte verwendet wird.
 - 13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 und 12, dadurch gekennzeichnet,
- daß als Trägerplatte (10) eine durchkontaktierte, beiderseits mit Leiterbahnen beschichtete Keramik- oder Kunststoffplatte verwendet wird.
 - 14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8,
- daß die Deckfolie nach Umhüllung der Chips (1) mit Kunststoff (7) umpreßt oder umgossen wird.
 - 15. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 und 14,
- daß auf die Außen- und/oder Innenfläche der Metall- und Kunststoff-Folie (3; 4) partiell Schichtfolgen, bestehend aus Dämpfungsmasse aufgebracht werden, die abgestimmt werden, so daß sie gegebenenfalls im Zusammenwirken mit einer Umpreß-

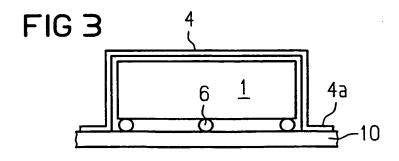
oder Vergußmasse (7) störende akustische Volumenwellen dämpfen.

- 16. Verfahren nach Anspruch 15,
- 5 dadurch gekennzeichnet, daß als Dämpfungsmasse gefülltes Epoxidharz verwendet wird.
 - 17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet
- 10 daß mit SiO_2 , W, WO_3 oder Ag gefülltes Epoxidharz verwendet wird.

1/1







A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 H03H9/05 H03H H03H9/25 H03H9/10 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) H03H H01L H05K Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. EP 0 840 369 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 1-3,5-7,P,X 9,11-13, CO) 6 May 1998 (1998-05-06) 15,16 page 77, line 39 - line 50; figure 9 page 79, line 6 - line 14; figure 11 page 80, line 29 - line 43; figure 14 page 85, line 20 - line 24; figure 16 page 89, line 9 - line 14; figure 26D page 91, line 8 - line 18; figure 31 page 91, line 8 - line 18 Ρ,Υ 4,8,14, P,A 17 1-3, 5-7,& WO 97 02596 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 9,11-13, CO: FURUKAWA OSAMU (JP); CHISOMA HITOSHI 15, 16 (JP)) 23 January 1997 (1997-01-23) 10 4,8,14, Α Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. X Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 22 July 1999 29/07/1999 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Polesello, P Fax: (+31-70) 340-3016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ational Application No PCT/DE 99/00307

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30 May 1997 (1997-05-30) -& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10 January 1997 (1997-01-10) abstract DE 31 38 743 A (SIEMEN AG) 7 April 1983 (1983-04-07) page 8, line 1 - line 15; figures 1,2 page 10, line 28 - line 32 US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35 EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS : PAPL WOLFGANG (DE): KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 8-11 EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	·	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
vol. 097, no. 005, 30 May 1997 (1997-05-30) -& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10 January 1997 (1997-01-10) abstract DE 31 38 743 A (SIEMENS AG) 7 April 1983 (1983-04-07) page 8, line 1 - line 15; figures 1,2 page 10, line 28 - line 32 US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35 EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	ategory *	Citation of document, with indication,where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
7 April 1983 (1983-04-07) page 8, line 1 - line 15; figures 1,2 page 10, line 28 - line 32 8 US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35 X EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) A column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	Y	vol. 097, no. 005, 30 May 1997 (1997-05-30) -& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10 January 1997 (1997-01-10)	10
page 8, line 1 - line 15; figures 1,2 page 10, line 28 - line 32 Y US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35 EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) Column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 W0 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	Х		
A US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35 X EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) Column 5, line 22 - line 47; figures A column 5, line 22 - line 47; figures A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS ; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	Y		8,14,16,
2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35 EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) A column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS ; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	A	page 10, line 28 - line 32	
EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) Column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	Y	2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68	1
LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6 WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	X		1,6,7,
COMPONENTS ; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20 A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	Α .	column 5, line 22 - line 47; figures	8-11,14,
A EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 ——A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	X	COMPONENTS ; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2	12,13
LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42 A US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30)	Α		
30 July 1996 (1996-07-30)	Α	LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17	
Column 2, line 14 - line 18	A		5

Information on patent family members

Internation No PCT/DE 99/00307

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0840369 A	06-05-1998	CN 1194058 A WO 9702596 A	23-09-1998 23-01-1997
JP 09008596 A	10-01-1997	NONE	
DE 3138743	07-04-1983	NONE	
US 5410789 /	02-05-1995	JP 6152292 A JP 6152293 A JP 6303069 A	31-05-1994 31-05-1994 28-10-1994
EP 0637871 /	N 08-02-1995	DE 69415235 D DE 69415235 T JP 7099420 A NO 942926 A US 5459368 A	28-01-1999 20-05-1999 11-04-1995 07-02-1995 17-10-1995
WO 9745955	04-12-1997	CA 2255961 A EP 0900477 A	04-12-1997 10-03-1999
EP 0794616	A 10-09-1997	JP 10270975 A	09-10-1998
us 5540870	A 30-07-1996	US 5437899 A DE 69321050 D DE 69321050 T EP 0579163 A JP 6182882 A US 5580626 A	01-08-1995 22-10-1998 10-06-1999 19-01-1994 05-07-1994 03-12-1996

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H03H9/25H03H9/05 H03H9/10Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 H03H H01L H05K Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie® EP 0 840 369 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC 1-3,5-7, P,X 9,11-13, CO) 6. Mai 1998 (1998-05-06) 15,16 Seite 77, Zeile 39 - Zeile 50; Abbildung Seite 79, Zeile 6 - Zeile 14; Abbildung Seite 80, Zeile 29 - Zeile 43; Abbildung Seite 85, Zeile 20 - Zeile 24; Abbildung Seite 89, Zeile 9 - Zeile 14; Abbildung Seite 91, Zeile 8 - Zeile 18; Abbildung Seite 91, Zeile 8 - Zeile 18 P,Y 4,8,14, P,A Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 3 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der *A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 29/07/1999 22. Juli 1999 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Polesello, P

INTERNATIONALER RECHENBERICHT

Internationa Renzeichen
PCT/DE 99/00307

.(Fortsetz	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
ategorie 3	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
,	& WO 97 02596 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO; FURUKAWA OSAMU (JP); CHISOMA HITOSHI (JP)) 23. Januar 1997 (1997-01-23)		1-3,5-7, 9,11-13, 15,16 10 4,8,14,
			10
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30. Mai 1997 (1997-05-30) -& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10. Januar 1997 (1997-01-10) Zusammenfassung		
	DE 31 38 743 A (SIEMENS AG) 7. April 1983 (1983-04-07) Seite 8, Zeile 1 - Zeile 15; Abbildungen		1-4,9, 12,13,15 8,14,16,
	1,2 Seite 10, Zeile 28 - Zeile 32		5
	US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2. Mai 1995 (1995-05-02) Spalte 5, Zeile 7 - Zeile 23; Abbildungen 2,7,13 Spalte 5, Zeile 52 - Zeile 68	•	8,14,16, 17
(Spalte 6, Zeile 27 - Zeile 35 EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO		1,6,7,
A	LTD) 8. Februar 1995 (1995-02-08) Spalte 5, Zeile 22 - Zeile 47; Abbildungen 1,3-6; Beispiele 1,3-6	•	12,13,15 8-11,14, 16,17
	WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS ; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4. Dezember 1997 (1997-12-04) Seite 2, Zeile 30 - Zeile 37; Abbildungen 1,2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,6,7, 12,13
A	Seite 5, Zeile 4 - Zeile 20		8-11
A	EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10. September 1997 (1997-09-10) Zusammenfassung; Abbildungen 16,17 Spalte 22, Zeile 15 - Zeile 42	.*	1,6,12, 13,15
A	US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30. Juli 1996 (1996-07-30) Spalte 2, Zeile 14 - Zeile 18		5

INTERNATIONA RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/DE 99/00307

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0840369	A	06-05-1998	CN WO	1194058 A 9702596 A	23-09-1998 23-01-1997
JP 09008596	Α	10-01-1997	KEIN	IE	·
DE 3138743	Α	07-04-1983	KEIN	IE	
US 5410789	Α	02-05-1995	JP JP JP	6152292 A 6152293 A 6303069 A	31-05-1994 31-05-1994 28-10-1994
EP 0637871	A	08-02-1995	DE DE JP NO US	69415235 D 69415235 T 7099420 A 942926 A 5459368 A	28-01-1999 20-05-1999 11-04-1995 07-02-1995 17-10-1995
WO 9745955	Α	04-12-1997	CA EP	2255961 A 0900477 A	04-12-1997 10-03-1999
EP 0794616	Α	10-09-1997	JP	10270975 A	09-10-1998
US 5540870	A	30-07-1996	US DE DE EP JP US	5437899 A 69321050 D 69321050 T 0579163 A 6182882 A 5580626 A	01-08-1995 22-10-1998 10-06-1999 19-01-1994 05-07-1994 03-12-1996